PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-333726

(43) Date of publication of application: 02.12.1994

(51)Int.Cl.

H01F 1/34 CO1G 49/00 CO4B 35/38

(21)Application number: 05-142834

(22)Date of filing:

21.05.1993

(71)Applicant : MINEBEA CO LTD

(72)Inventor: YUGUCHI AKIYO

KAWASAKI TOSHIHARU

TOMITA MITSURU

(54) MANUFACTURE OF HIGH-DENSITY MN-ZN FERRITE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a Mn-Zn ferrite of uniform magnetic characteristics without residual hematite or residual pores by sintering ferrite material with reducing agent in an inert atmosphere.

CONSTITUTION: Materials for Mn-Zn ferrite, 62-68mol, Fe2O3, 16-28mol, MnO, and 10-16mol, CoO, are mixed in a ball mill and baked in a nitrogen atmosphere. After CaO, SiO2, ZrO2 and CoO are added as additives, all the materials are pulverized in a ball mill. The resulting powder and a reducing agent are mixed at a ratio of 0.05-2.0% by weight in a mortar, and the mixture is compressed into a compact. After heated to 200° C in a nitrogen atmosphere, the compact is sintered at 1200° C in a nitrogen atmosphere containing 0.1% oxygen. This sinter is worked on a hot isostatic press, and then heat-treated.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-333726

(43)公開日 平成6年(1994)12月2日

| 技術表示簡別 | FΙ | 庁内整理番号 | 識別記号 | | (51) Int.Cl.5 |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|----------|---------------|
| | | | В | 1/34 | H01F |
| | | | В | 49/00 | C01G |
| | | | Z | 35/38 | C 0 4 B |
| 未請求 請求項の数4 FD (全 6 頁) | 審査請求 | | | | |
| 000114215 | (71)出顧人 | | 特願平5-142834 | } | (21)出願番号 |
| ミネベア株式会社 | | | | | |
| 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106— | | ∄21日 | 平成5年(1993)5 | | (22)出願日 |
| 73 | | | | | |
| 湯口 昭代 | (72)発明者 | | | | |
| 静岡県磐田郡浅羽町浅名1743-1 ミネベ | | | | | |
| ア株式会社開発技術センター内 | | | | | |
| 川崎 俊治 | (72)発明者 | | | | |
| 静岡県磐田郡浅羽町浅名1743-1 ミネベ | | | | | |
| ア株式会社開発技術センター内 | | | | | |
| 富田 充 | (72)発明者 | | | | |
| 静岡県磐田郡浅羽町浅名1743-1 ミネベ | | | | | |
| ア株式会社開発技術センター内 | | | | | |

(54) 【発明の名称】 高密度Mn-Znフェライトの製造方法

(57)【要約】

【目的】 Fe2〇3 を多く含むMn-Znフェライトの製造方法において、従来のセラミック的手法で残存へマタイトも残存気孔も含まず、かつ製品内での磁気特性が均一なMn-Znフェライトを得る製造方法を提供すること。

【構成】 主成分としてモル比で62~68%のFe2〇3、16~28%のMnO及び10~16%のZnOから成り、副成分としてCaO、SiO2、ZrO2及びCoOの少なくとも1種を含むフェライト材を焼成しMn-Znフェライトを得る製造方法において、フェライト材に還元剤を添加し不活性ガス中で焼成を行うことを特徴とする高密度Mn-Znフェライトの製造方法。還元剤としては、特に制約されるものではないが、フェライト材と均一に混合することができる有機系バインダーを使用するのが好ましい。有機系バインダーとしては、ポリアクリルアミド、メチルセルロース、ポリビニルアルコール、グリセリン、ポリエチレンオキシド及びオレイン酸などから選ぶことができる。

| | 主成分(nol%) | | E成分(mol%) 副成分(wt%) | | | | |
|-------|--------------------------------|------|--------------------|-------|------------------|------|------|
| | | | | | | | |
| | Fe ₂ O ₃ | MnO | 2n0 | CaO | SiO ₂ | ZrO: | CoO |
| 実施例 1 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 実施例2 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 実施例3 | 65.0 | 25.0 | 10.0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| 実施例4 | 67.5 | 20.5 | 12.0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 比較例1 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 比較例2 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 6.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 比較例3 | 63.D | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 比較例4 | 53.5 | 32.5 | 14.0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 比較例 5 | 70.0 | 18.5 | 11.5 | 0. 10 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 比較例6 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0 | , 0 | 3 | 0 |

(74)代理人 弁理士 辻 実

【特許請求の範囲】

【請求項1】主成分としてモル比で62~68%のFe 2 O3、16~28%のMnO及び10~16%のZn Oから成り、副成分としてCaO、SiO2、ZrO2 及びCoOの少なくとも1種を含むフェライト材を焼成 しMn-Znフェライトを得る製造方法において、フェ ライト材に還元剤を添加し不活性ガス中で焼成を行うと とを特徴とする髙密度Mn-Znフェライトの製造方

【請求項2】請求項1の焼成において、200℃より不 10 活性ガス雰囲気とし、200~1100℃の範囲で徐々 に還元剤の分解と放出酸素の吸収を行い、酸素濃度を制 御した不活性ガス雰囲気中で焼成することを特徴とする 高密度Mn-Znフェライトの製造方法。

【請求項3】請求項1の還元剤が有機系バインダーであ り、その添加量が該フェライト材に対し、重量比で0. 05~2.0%であることを特徴とする請求項1の髙密 度Mn-Znフェライトの製造方法。

【請求項4】請求項1の製造方法により得られたMn-処理を行うことを特徴とする高密度Mn-Znフェライ トの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、髙周波トランスなどに 使用される高周波低損失Mn-Znフェライト及び磁気 ヘッド用コアに使用される高磁束密度、高周波高透磁率 の高密度Mn-Znフェライトの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】Mn-Znフェライトはスイッチング電 30 源におけるトランス材料として多用されているが、近 年、電源の小型化、軽量化が進み、その動作周波数が5 00KHZ~1MHZと高い周波数で使用されるように なってきており、将来はそれがさらに1MHZ以上へと 高周波化が進むものと思われる。このような電源に用い られるトランス材料も髙周波でより低損失の材料が要求 されてきており、従来のFe2 O3 を50~55モル% 含むMn-Znフェライトを使用すると、損失が大き く、発熱するという問題点がある。

【0003】FDD(フロッピーディスク駆動装置)、 RDD (固定ディスク駆動装置)、VTR (ビデオテー プレコーダ) 等に使用される最近の磁気へッド材料とし ては、主として高密度のMn-Znフェライトが使用さ れている。しかし近年磁気記録における記録密度が向上 するとともに、これに用いられる記録媒体は酸化鉄系に 代わりより高い保磁力を有したメタル系が多く使用され てきており、従来のFe2 〇3 を50~55モル%含む 高密度Mn-Znフェライトを用いたヘッドではその飽 和磁束密度が低いため使用が困難であった。これらの問 題点を改善するためにFe2 〇3 を60モル%以上含

む、高い飽和磁束密度を有するMn-Znフェライトが 知られており、その高い飽和磁束密度のために高周波ま で初透磁率が高く、低損失である特徴を有している。 【0004】しかし、このようなFe2 O3 を多く有す るようなMn-Znフェライトを、従来のセラミック的 手法で仮焼、粉砕、焼成して得ようとすると、焼成の 際、Fe2 〇3 のスピネル化反応による過剰の酸素の放 出のために、焼成体中に多量の気孔および未反応のヘマ タイトが残存するとともに、磁気特性が焼成体中で不均 一になる問題点がある。また、このような焼成体を熱間 静水圧プレス(以下HIP処理という。)処理して高密 度化しようとしても、その残存気孔のために高密度化せ ず、また未反応のヘマタイトのために磁気特性が劣化 し、不均一なものになる。

【0005】焼成体中のこのような多量の気孔およびへ マタイトの残存を防ぐには、仮焼を1100℃以上の高 温で不活性ガス中で複数回かつ長時間にわたって行い、 十分粉体のスピネル化度を上げることにより焼成での放 出酸素を低減することはできるが、焼成体が大きくなる Znフェライトに熱間静水圧プレスを行い、その後、熱 20 とその効果は不十分となり、前記の問題点が依然生じる ようになる。またこの場合、仮焼温度が高いため粉体の 焼結が起こり、その後の粉砕が困難になるとともに、酸 化雰囲気中での焼成はスピネル構造が解離してしまうた めに、脱灰工程を必要とする有機系バインダーを使用で きない。さらに、スピネル化度が高い粉体ほど、焼成に おける昇温過程での再酸化によるスピネル構造の解離が 起こりやすいなどの問題点があった。

> 【0006】特公平4-33756号公報では、Fe2 ○3 を多く含むフェライトの製造方法において、焼成を 複数の工程に分けて行い、1250℃より高い温度で焼 成を行う方法が提案されているが、焼成工程が複雑な上 に焼成温度が高いため、結晶粒の異常成長などが起きて しまう問題点がある。

【0007】また、特開昭63-252929号公報に あるように、フェライト材に用いる粉体に二価の鉄を多 量に含む共沈フェライトを使用する方法が提案されてお り、これを用いると元々スピネル化しているため仮焼を する必要がなく、焼成時での放出酸素量も少なく成る が、共沈粉体を得る工程が複雑な上に原料コストが高く なる問題点がある。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記問題点を 改善しようとするものであり、その目的はFe2O3を 多く含むMn-Znフェライトの製造方法において、従 来のセラミック的手法で残存へマタイトも残存気孔も含 まず、かつ製品内での磁気特性が均一なMn-Znフェ ライトを得る製造方法を提供するものである。より具体 的には比較的低いスピネル化度の粉体でも、1200℃ 前後の低い焼成温度で比較的大きい焼成体が残存へマタ 50 イトを含まず、残存気孔が少ない状態で得られ、磁気特 3

性が均一な高周波低損失Mn-2nフェライトを得ることを目的とする。さらにCOMn-2nフェライトをHIP及び熱処理することにより、残存COMn での初透磁率の高い高密度フェライトを得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明は、上記主成分としてモル比で62~68%のFe2O3、16~28%のMnO及び10~16%のZnOから成り、副成分としてCaO、SiO2、ZrO2及びCoOの少なくとも1種を含むフェライト材を焼成しMn-Znフェライトを得る製造方法において、該フェライト材に重量比で0.05~2.0%の還元剤を添加し、不活性ガス中で昇温して焼成を行う。また、こうして得られた高密度Mn-Znフェライトを得る。密度Mn-Znフェライトを得る。

【0010】本発明で使用されるフェライト材の主成分はモル比でFe2O362~68%、MnO16~28% およびZnO10~16%から成り、飽和磁束密度が5800G以上の焼成体を得ることができる。これらの主成分を秤量し、混合した後仮焼する。仮焼は粉体のスピネル化度が60~90%程度まで進行するように温度および雰囲気を適切に選ぶ必要がある。これ以上スピネル化度を上げようとすると焼結が過度に進みすぎ粉砕が困難になり、またこれ以下のスピネル化度では還元剤の効果が十分に働かない。

【0011】 仮焼後副成分として、CaO、SiO2、ZrO2 及びCoOの少なくとも1種を所定量加え粉砕する。 これらのうちCaO、SiO2 及びZrO2 は焼成体の抵抗率を上げる効果があり、CoOはFe2O3の量に応じて異方性定数K1を調整する効果があり、いずれも高周波での初透磁率を改善することができる。

【0012】還元剤としては、特に制約されるものでは ないが、フェライト材と均一に混合することができる有 機系バインダーを使用するのが好ましい。有機系バイン ダーとしては、ポリアクリルアミド、メチルセルロー ス、ポリピニルアルコール、グリセリン、ポリエチレン オキシド及びオレイン酸などから選ぶことができる。還 元剤は粉砕時、整粒時あるいは成形時のいずれでも添加 できるが、いずれの場合でも粉体と十分混合される必要 40 がある。例えば整粒時、乳鉢などで粉体と十分混練して 添加することができる。添加量は粉体のスピネル化に応 じて、フェライト材に対し0.05~2.0wt%の範 囲内で添加する。添加量が2.0 w t %以上であると焼 成体中にウスタイトなどの異相が生じ磁気特性が悪化 し、0.05wt%以下であると還元剤としての効果が 十分に働かず、ヘマタイト及び多量の気孔が残存する。 【0013】なお、従来のFe2 O3 を50~55モル %含むМ n - Z n フェライトにおいてもこのような還元

ころは微結晶の焼結体を得ようとするものであり、10 00℃以下の低温焼成でもヘマタイトを完全に反応させ ようとするもので、本発明のFe2 O3 を多く含むMn - Z n フェライトの場合とは目的が異なるものである。 【0014】還元剤を添加した粉体は成形した後焼成す る。焼成の際スピネル化反応にともなう過剰酸素の放出 が300~1100℃の範囲で起こるが、この放出酸素 は成形体内部まで均一に含まれている還元剤の分解によ り効果的に吸収され、大きな成形体でも内外部とも均一 な焼成体になる。焼成は還元剤の効果を十分にするた め、不活性ガスの雰囲気で行う。空気などの酸化性ガス 中で焼成すると添加した還元剤が酸化分解され、還元剤 として機能しなくなる。不活性ガスの導入は200℃が 好ましく、これ以上の温度では還元剤の酸化燃焼が一部 起こり放出酸素の吸収が不十分となり、またこれ以下の 温度では不活性ガスの一部が無駄となってしまう。不活 性ガスとしてはアルゴン、ヘリウムおよび窒素などから 選ぶことができる。その後、不活性ガス中で、またはよ り好ましくは酸素濃度を制御した不活性ガス中で焼成温 度1150~1250℃の範囲で保持した後、降温す

【0015】このようにして得られたフェライト焼成体を高密度フェライトとする場合には焼成体をHIP処理する。HIP処理の条件は特に制約されるものではないが、結晶粒の成長を抑えながら高密度化するために、焼成温度より30~100℃低い温度で、圧力500~1500kg/cm2範囲で行うのが好ましい。HIP処理された高密度フェライトは、HIP処理による内部歪除去のために熱処理される。熱処理の条件は内部歪が除去されれば特に制約されるものではないが、フェライト内部の気孔の再生あるいは表面部の劣化を防ぐために、酸素濃度を制御した不活性ガス雰囲気中で700~1000℃の範囲で行うのが好ましい。

[0016]

【作用】上述のFe2 O3 を多く含むMn-Znフェライトの製造方法によれば、従来のセラミック的手法によって残存へマタイトが全くなく、残存気孔が少ない状態で得られるため、磁気特性が均一で、高周波で低損失な比較的大きいフェライト焼成体を得ることができる。また、この焼成体をHIP処理および熱処理することによって、残存へマタイト及び気孔を含まず、また、製品内での磁気特性が均一で、高飽和磁束密度でかつ高周波で初透磁率の高い高密度フェライトを量産性良く提供することができる。

[0017]

し、0.05 w t %以下であると還元剤としての効果が 十分に働かず、ヘマタイト及び多量の気孔が残存する。 【0013】なお、従来のFe2〇3を50~55モル %含むMn−Znフェライトにおいてもこのような還元 剤を添加することが知られているが、その目的とすると 50 【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。主成分と してFe2〇3、Mn〇およびZn〇を図1に示す組成 範囲で選び、これをボールミルで混合し、窒素中で80 0~1000℃で、5時間仮焼した。これに副成分とし でてa〇、Si〇2、Zr〇2 およびCo〇を図1に示 5

す範囲でそれぞれ添加し、ボールミルで粉砕した。このフェライト原料粉に還元剤を図2に示す種類および範囲でそれぞれ、乳鉢を用いて混合添加し、50×50×10mmのブロック状に成形した。そして、この成形体を200℃より窒素雰囲気中で昇温し、0.1%の酸素を含む窒素雰囲気中で1200℃、6時間焼成して焼成体を得た。この焼成体のブロック内部の残存異相及び残存気孔の有無を調べた。また、ブロックの中心部及び表面部から外径5mmφ、内径3mmφ、厚さ0.5mmtのリングを加工し、5MHZでの初透磁率μi及び相対10損失係数tanδ/μiを測定した。それらの結果を図3に示す。

【0018】さらに、この焼成体を、アルゴン雰囲気中で1130℃、1000kg/cm2の条件下で3時間H1P処理を行い、さらに酸素を20ppm含む雰囲気中で850℃、6時間熱処理した。こうして得られた高密度フェライトのブロック内部の残存異相、残存気孔およびクラックの有無を調べた。またブロックの中心部から外径5mmゆ、内径3mmゆ、厚さ0.5mmtのリングを加工し、100eでの飽和磁東密度Bsおよび120MHZ、10MHZでの初透磁率μiを、同様に表面部からリングを加工し、初透磁率μiの測定を行った。それらの結果を図4に示す。

【0019】以上の結果から明らかなように、本発明に従う図3の実施例1~4のMn-Znフェライトにおいては、焼成品内部に異相がなく、また気孔も少ないために、内部及び表面部での磁気特性が均一で、高周波での損失が小さいことがわかる。これに対して、還元剤を添加しない比較例1、あるいはその添加量が適当でない比較例2、3のMn-Znフェライトでは、焼成品内部に30異相などの欠陥を残し、磁気特性も大きく低下する。また、主成分の組成が本発明の範囲外にある比較例4、5及び本発明の副成分を含まない比較例6のMn-Znフェライトでは、焼成品内部には欠陥は残さないが、高周波での初透磁率の低下や損失の増大が起きる。

【0020】また、これらの焼成品を処理して得られた

高密度Mn-Znフェライトにおいても、処理品内部に 異相及び気孔がなく、高飽和磁束密度で高周波での初透 磁率が高く、その処理品内部及び表面部でのばらつきも 少ないものであることがわかる。これに対して、還元剤 を添加しない比較例1、あるいはその添加量が適当でな い比較例2、3の高密度フェライトでは、処理品内部に 欠陥を残し、磁気特性も大きく低下する。また、主成分 の組成が本発明の範囲外にある比較例4、5及び本発明

の副成分を含まない比較例6の高密度フェライトでは、 処理品内部に欠陥は残さないが、飽和磁束密度の低下や 高周波での初透磁率の低下が起きる。

[0021]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明のMn-Znフェライトの製造方法にあっては、主成分としてモル比で62~68%のFe2O3、16~28%のMnO、および10~16%のZnOから成り、副成分としてCaO、SiO2、ZrO2、CoOの少なくとも1種を含むフェライト材に重量比で0.05~2.0%の還元剤を添加し、不活性ガス中で焼成を行うために、スピネル化反応にともなう過剰の酸素の放出を防ぐことができ、1200℃前後の低い焼成温度で、磁気特性が均一で高周波で低損失な比較的大きいMn-Znフェライト焼成体を得ることができる。また、この焼成体をHIP処理及び熱処理することにより、製品内でのばらつきが少なく、高飽和磁束密度でかつ高周波で初透磁率の高い高密度Mn-Znフェライトを量産性良く製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例と比較例の含有成分を対比した 図表図

【図2】還元剤の種類と添加量を示す図表図

【図3】本発明の実施例と比較例の特性を対比した図表図

【図4】本発明の実施例と比較例の他の特性を対比した 図表図

【図1】

| | 主成分(mo1%) | | | 副成分 (vt%) | | | |
|-------|--------------------------------|-------|------|------------------|------------------|-------|------|
| | Fe _z O _s | MnO | ZnD | CaO | SiO ₂ | Zr02 | CoO |
| 実施例 1 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 実施例2 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.08 | 0.02 | 0. 05 | 0 |
| 実施例3 | 65.0 | 25.0 | 10.0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| 実施例4 | 67.5 | 20.5 | 12.0 | 0.05 | 0.02 | 0. 05 | 0.04 |
| 比較例1 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| 比較例 2 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0. 03 | 0 |
| 比較例3 | 63.0 | 22.0 | 15.0 | 0.10 | 0 | 0. 03 | 0 |
| 比較例4 | 53. 5 | 32.5 | 14.0 | 0.10 | 0 | 0. 03 | 0 |
| 比較例 5 | 70.0 | 18.5 | 11.5 | 0.10 | 0.01 | 0. 07 | 0.04 |
| 比較例6 | 63.0 | 22. 0 | 15.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

[図3]

| | 焼成品内部の | 成品内部の (5MHZ) (5MHZ | | | 黄失係数 (,×10-*) | |
|-------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------------|--|
| | 状況 | 焼成品 内部 | 焼成品 表面部 | 焼成品 内部 | 焼成品 表面部 | |
| 実施例 1 | 良好 | 1040 | 1010 | 2. 6 | 2. 6 | |
| 実施例2 | 良好 | 910 | 920 | 3. 0 | 2. 7 | |
| 実施例3 | 良好 | 960 | 930 | 2. 5 | 2. 9 | |
| 実施例4 | 良好 | 860 | 890 | 2. 9 | 2. 6 | |
| 比較例 1 | ヘマタイト及 び気孔多い | 270 | 480 | 4. 8 | 3. 7 | |
| 比较例2 | ヘマタイト 有り | 440 | 620 | 3. 5 | 3. 2 | |
| 比較例3 | ウスタイト 有り | 220 | 180 | 5. 7 | 6.4 | |
| 比較例4 | 良好 | 720 | 740 | 18. 5 | 17.7 | |
| 比較例 6 | 良好 | 460 | 450 | 9. 2 | 8. 8 | |
| 比較例6 | 良好 | 690 | 710 | 15.6 | 14.8 | |

【図2】

| | 退元剤の種類および添加量 | | | | | |
|-------|--------------|----------|--|--|--|--|
| | 種 類 | 添加量(wt%) | | | | |
| 実施例 1 | グリセリン | 0.20 | | | | |
| 実施例 2 | ポリピニルアルコール | 0.08 | | | | |
| 実施例3 | ポリアクリルアミド | 0.80 | | | | |
| 実施例 4 | グリセリン | 1.60 | | | | |
| 比較例 1 | 無し | - | | | | |
| 比較例 2 | ポリビニルアルコール | 0.03 | | | | |
| 比較例3 | ポリビニルアルコール | 2.20 | | | | |
| 比較例4 | オレイン酸 | 0.05 | | | | |
| 比較例5 | ポリアクリルアミド | 1.20 | | | | |
| 比較例6 | グリセリン | 0.50 | | | | |

【図4】

| | 処理品内部の | 飽和餅 | | 初 | 多磁率 | |
|-------|-------------------|------|------|-------|------|--------|
| | 状況 | 東密度 | 処理品 | の内部 | 処理品 | の表面部 |
| | | (0) | 1MHZ | 10MHZ | 1MHZ | 10)972 |
| 実施例1 | 良好 | 5920 | 1070 | 810 | 1040 | 820 |
| 実施例 2 | 良好 | 5870 | 1020 | 740 | 1010 | 760 |
| 実施例3 | 良好 | 6180 | 1010 | 890 | 1040 | 860 |
| 実施例4 | 良好 | 6230 | 980 | 82D | 950 | 800 |
| 比較例1 | ヘマタイト及 び気孔有り | 4700 | 320 | 280 | 560 | 510 |
| 比較例2 | ヘマタイト 有り | 5410 | 560 | 490 | 840 | 680 |
| 比較例3 | ウスタイト 及びクラーク有り | 3820 | 280 | 210 | 240 | 180 |
| 比較例4 | 良好 | 5270 | 2800 | 540 | 2830 | 520 |
| 比較例5 | 良好 | 5310 | 670 | 280 | 660 | 250 |
| 比較例6 | 良好 | 5880 | 1020 | 180 | 1030 | 160 |